PAT-NO: JP411220652A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 11220652 A

TITLE: IMAGE PICKUP DEVICE

PUBN-DATE: August 10, 1999

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

TAKEI, HIROFUMI N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY CANON INC N/A

APPL-NO: JP10020938

APPL-DATE: February 2, 1998

INT-CL (IPC): H04N005/238, G03B009/02

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To attain wide range image pickup with high picture

quantity on the bright side of an object illuminance even by using an extinction filter.

SOLUTION: An image pickup device is provided with a diaphragm means 106 for

changing the size of a diaphragm aperture for deciding incident light quantity

to an image pickup means 107, extinction filter 104 moving between an insertion

position covering the whole part of the diaphragm aperture and a retracting

position retracting from the whole part of the diaphragm aperture, and control

means 110 for controlling the diaphragm means 106 according to subject

illuminance detected through the image pickup means 107, and controlling the

movement of the extinction filter. The control means operates

control for allowing the extinction filter 104 to move to the insertion position when the size of the diaphragm aperture is turned into a first prescribed value in a state that the extinction filter 104 is positioned at the retracting position, and allowing the diaphragm means 106 to make the diaphragm aperture larger than the first prescribed value at the same time.

COPYRIGHT: (C) 1999, JPO

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-220652

(43)公開日 平成11年(1999)8月10日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	FΙ		
H 0 4 N	5/238		H04N	5/238	Z
G03B	9/02		G 0 3 B	9/02	С

審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 11 頁)

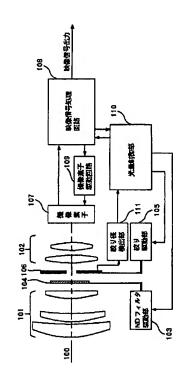
		AR JE DISA	本明本 明本名の数 O C (主 11 頁)		
(21)出願番号	特願平10-20938	(71)出願人	000001007		
(キヤノン株式会社		
(22)出顧日	平成10年(1998) 2月2日		東京都大田区下丸子3丁目30番2号		
		(72)発明者	竹井 浩文		
			東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ		
			ノン株式会社内		
		(74)代理人	弁理士 岸田 正行 (外3名)		

(54) 【発明の名称】 撮像装置

(57)【要約】

【課題】 減光フィルタを用いても被写体照度が明い側で高画質撮像ができる範囲が十分でない。

【解決手段】 撮像手段107への入射光量を決定する 絞り開口の大きさを変更する絞り手段106と、絞り開 口全体を覆う挿入位置と絞り開口全体から待避する待避 位置との間で移動する減光フィルタ104と、撮像手段 を通じて検出された被写体照度に応じて絞り手段を制御 するとともに減光フィルタの移動を制御する制御手段1 10とを有する撮像装置において、制御手段に、減光フィルタが待避位置に位置した状態で絞り開口の大きさが 第1所定値になったときは、減光フィルタを挿入位置に 移動させると同時に絞り手段に絞り開口を第1所定値よ り大きくさせる制御を行わせる。



9/30/07, EAST Version: 2.1.0.14

【特許請求の範囲】

【請求項1】 撮像手段への入射光量を決定する絞り開 口の大きさを変更する絞り手段と、絞り開口全体を覆う 挿入位置と絞り開口全体から待避する待避位置との間で 移動する減光フィルタと、前記撮像手段を通じて検出さ れた被写体照度に応じて前記絞り手段を制御するととも に前記減光フィルタの移動を制御する制御手段とを有す る撮像装置において、

前記制御手段は、前記減光フィルタが前記待避位置に位 置した状態で絞り開口の大きさが第1所定値になったと 10 きは、前記減光フィルタを前記挿入位置に移動させると 同時に前記絞り手段に絞り開口を前記第1所定値より大 きくさせる制御を行うことを特徴とする撮像装置。

【請求項2】 前記制御手段は、前記減光フィルタが前 記挿入位置に位置した状態で絞り開口の大きさが前記第 1所定値よりも大きい第2所定値になったときは、前記 減光フィルタを前記待避位置に移動させると同時に前記 絞り手段に絞り開口を前記第2所定値より小さくさせる 制御を行うことを特徴とする請求項1に記載の撮像装 置。

【請求項3】 撮像手段への入射光量を決定する絞り開 口の大きさを変更する絞り手段と、絞り開口全体を覆う 挿入位置と絞り開口全体から待避する待避位置との間で 移動する減光フィルタと、前記撮像手段を通じて検出さ れた被写体照度に応じて前記絞り手段を制御するととも に前記撮像手段の撮像時間および前記減光フィルタの移 動を制御する制御手段とを有する撮像装置において、

前記制御手段は、前記減光フィルタが前記待避位置に位 置し、かつ露出時間が所定高速秒時である状態で絞り開 口の大きさが第1所定値になったときは、前記減光フィ ルタを前記挿入位置に移動させると同時に露出時間を前 記所定高速秒時より低速にする制御を行うことを特徴と する撮像装置。

【請求項4】 前記制御手段は、前記減光フィルタが前 記待避位置に位置し、かつ露出時間が前記所定高速秒時 より低速である状態で絞り開口の大きさが第1所定値と なったときは、被写体照度が高くなるに従って、絞り開 口の大きさを前記第1所定値に維持したまま露出時間を 前記所定高速秒時に向かって高速にする制御を行うこと を特徴とする請求項3に記載の撮像装置。

【請求項5】 前記制御手段は、前記減光フィルタが前 記挿入位置に位置し、かつ露出時間が所定低速秒時であ る状態で絞り開口の大きさが前記第1所定値よりも大き い第2所定値になったときは、前記減光フィルタを前記 待避位置に移動させると同時に露出時間を前記所定低速 秒時より高速にする制御を行うことを特徴とする請求項 4に記載の撮像装置。

【請求項6】 前記制御手段は、前記減光フィルタが前 記待避位置に位置し、かつ露出時間が前記所定低速秒時 より高速である状態で絞り開口の大きさが前記第2所定 50 1に固定されているため、図9(a),(b)に示すよ

値になったときは、被写体照度が低くなるに従って、絞 り開口の大きさを前記第2所定値に維持したまま露出時 間を前記所定低速秒時に向かって低速にする制御を行う ことを特徴とする請求項5に記載の撮像装置。

【請求項7】 前記第1所定値が、前記絞り手段の回折 限界値よりも大きいことを特徴とする請求項1から6の いずれかに記載の撮像装置。

【請求項8】 前記制御手段は、前記減光フィルタを前 記待避位置から前記挿入位置に移動させるときの被写体 照度を、前記減光フィルタを前記挿入位置から前記待避 位置に移動させるときの被写体照度よりも高くしたこと を特徴とする請求項2、5又は6に記載の撮像装置。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、絞り手段と減光フ ィルタとを有する撮像装置に関するものである。 [0002]

【従来の技術】従来、ビデオカメラ等の撮像装置によ り、被写体照度が高い海岸や雪山などで撮影する場合に 20 は、カメラの絞りが小絞りになっても適正な露出が得ら れるように絞り羽根に減光フィルタ(以下、NDフィル タという)を貼り付けて用いる手法が用いられてきた。 【0003】ここで、図9に、従来のビデオカメラに用 いられてきた絞り羽根の構造と動作を示す。この図にお いて、901,902は絞り羽根、903は絞り羽根9 01に取り付けられたNDフィルタである。また、90 4は撮像光学系の絞り羽根付近の光路径を示す。この図 から分かるように、被写体照度が大きくなるにしたがっ て、絞り径が開放の状態(a)から小絞り状態(d)に 30 変化する。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従 来の撮像装置においては、絞り径が図9(d)に示すよ うな小絞りになったときには絞り羽根901に貼り付け たNDフィルタ903の効果が得られるが、絞り径がN Dフィルタ903の径よりも大きくなると、図9(c) に示すようにNDフィルタ903と絞り羽根902との 間の隙間aを通過する光と、NDフィルタ903を通過 する光との光束の差によりシェーディングや回折が発生 40 し、画質が劣化するという問題がある。

【0005】図8には、従来の撮像装置における被写体 照度と絞り径との関係を示す。この図から分かるよう に、被写体照度が明るくなるにしたがって絞り径が小さ くなり、所定の明るさP1になった時点で絞り径が回折 を起こす限界まで小さくなってしまう。しかし、その前 の明るさP0の時点で絞り径が図9(c)に示す大きさ になるため、前述したシェーディングや回折等の問題が 発生してしまう。

【0006】また、NDフィルタ903が絞り羽根90

3

うに、絞りが充分に開いている場合でもNDフィルタ903が光路内に存在し、撮像した映像のボケ味が悪くなる等の問題もある。

【0007】さらに、従来の撮像装置においては、図8の線図からも分かるように、NDフィルタ903により絞り開口を覆ったとしても、高画質で撮像可能な被写体照度の明るい側への範囲の拡大効果が十分に得られないという欠点もある。

[0008]

【課題を解決するための手段】上記のような課題を解決 10 するため、本願第1の発明では、撮像手段への入射光量を決定する絞り開口の大きさを変更する絞り手段と、絞り開口全体を覆う挿入位置と絞り開口全体から待避する待避位置との間で移動する減光フィルタと、撮像手段を通じて検出された被写体照度に応じて絞り手段を制御するとともに減光フィルタの移動を制御する制御手段とを有する撮像装置において、制御手段に、減光フィルタが待避位置に位置した状態で絞り開口の大きさが第1所定値になったときは、減光フィルタを挿入位置に移動させると同時に絞り手段に絞り開口を第1所定値より大きく 20 させる制御を行わせるようにしている。

【0009】なお、制御手段には、減光フィルタが挿入 位置に位置した状態で絞り開口の大きさが第1所定値よ りも大きい第2所定値になったときは、減光フィルタを 前記待避位置に移動させると同時に絞り手段に絞り開口 を第2所定値より小さくさせる制御を行わせるようにす るのが望ましい。

【0010】これらにより、従来の問題であった減光フィルタと絞り羽根との隙間の部分を通過する光と減光フィルタの部分を通過する光の光束の差によってシェーデ 30ィングや回折が発生することを防止することが可能になる。しかも、減光フィルタが待避位置にある状態で絞り開口が回折限界に近い第1所定値になると減光フィルタを挿入位置に移動させるとともに絞り開口を大きくするため、その後に絞り開口を小さくすることができる量を大きくでき、高画質撮像可能な被写体照度の明るい側の範囲を従来に比べて大きく広げることができる。

【0011】また、本願第2の発明では、撮像手段への入射光量を決定する絞り開口の大きさを変更する絞り手段と、絞り開口全体を覆う挿入位置と絞り開口全体から 40 待避する待避位置との間で移動する減光フィルタと、撮像手段を通じて検出された被写体照度に応じて絞り手段を制御するとともに撮像手段の撮像時間および減光フィルタの移動を制御する制御手段とを有する撮像装置において、制御手段に、減光フィルタが待避位置に位置し、かつ露出時間が所定高速秒時である状態で絞り開口の大きさが第1所定値になったときは、減光フィルタを挿入位置に移動させると同時に露出時間を所定高速秒時より低速にする制御を行わせるようにしている。

【0012】しかも、制御手段に、減光フィルタが待避 50 7には映像信号処理回路108からの制御信号により撮

位置に位置し、かつ露出時間が所定高速秒時より低速である状態で絞り開口の大きさが第1所定値となったときは、被写体照度が高くなるに従って、絞り開口の大きさを第1所定値に維持したまま露出時間を所定高速秒時に向かって高速にする制御を行われるようにしている。さらに、制御手段には、減光フィルタが挿入位置に位置し、かつ露出時間が所定低速秒時である状態で絞り開口の大きさが第1所定値よりも大きい第2所定値になったときは、減光フィルタを待避位置に移動させると同時に露出時間を所定低速秒時より高速にする制御を行わせるようにしている。

【0013】また、制御手段に、減光フィルタが待避位 置に位置し、かつ露出時間が所定低速秒時より高速であ る状態で絞り開口の大きさが第2所定値になったとき は、被写体照度が低くなるに従って、絞り開口の大きさ を第2所定値に維持したまま露出時間を所定低速秒時に 向かって低速にする制御を行わせるようにしている。 【0014】これらにより、従来の問題であった減光フ ィルタと絞り羽根との隙間の部分を通過する光と減光フ ィルタの部分を通過する光の光束の差によってシェーデ ィングや回折が発生することを防止することが可能にな る。しかも、減光フィルタが待避位置にある状態で絞り 開口が回折限界に近い第1所定値になったときには、露 出時間を所定高速秒時まで高速にする制御を行った上で 減光フィルタを挿入位置に移動させるとともに露出時間 を低速にするようにしているので、上記露出時間の制御 を行う分、高画質撮像可能な被写体照度の明るい側の範 囲を従来に比べて広げることができる。

【0015】なお、上記各発明において、減光フィルタを待避位置から挿入位置に移動させるときの被写体照度を、減光フィルタを挿入位置から待避位置に移動させるときの被写体照度よりも高くして、ヒステリシスを持たせることにより、減光フィルタの移動制御や撮像時間の変化が頻繁に起こることを防止するのが望ましい。

[0016]

【発明の実施の形態】(第1実施形態)図1には、本発明の第1実施形態である撮像装置を示している。この図において、100は撮像光学系の光軸、101,102は撮像光学系レンズである。光軸101上には、NDフィルタ駆動部103により挿入・待避されるNDフィルタ(減光フィルタ)104と、絞り駆動部105により制御される絞り装置106とが配置されている。なお、NDフィルタ104と絞り装置106とは互いに独立して制御される。

【0017】これら撮像光学系を通過した被写体像は撮像素子107上に結合される。そして、撮像素子107からの信号は映像信号処理回路108において標準テレビジョン信号に変換され、図示しない外部の記録部やテレビジョンモニタ等に出力される。なお、撮像素子10

像素子107のシャッタースピード (撮像時間)を可変 できる撮像素子駆動回路109が接続されている。

【0018】110は光量制御部であり、映像信号処理 回路108から被写体の輝度信号が入力される。また、 絞り径検出部111からは現在の絞り径(絞り値)を示 す信号が入力される。光量制御部110はこれらの信号 に応じて適切な絞り制御信号、NDフィルタ制御信号を 図3に示すプログラム線図から読み出して、各制御部に 出力する。また、光量制御部110は、輝度信号や絞り ム線図から読み出して、映像信号処理回路108にシャ ッタースピード制御信号を出力する。映像信号処理回路 108は入力されたシャッタースピード制御信号に従 い、撮像素子駆動回路109を駆動して撮像素子107 のシャッタースピードを決定する。

【0019】次に、図2に示すフローチャートを用い て、本実施形態における光量制御部110の動作を説明 する。まずステップS201では、光量制御部110内 のマイクロコントローラおよび周辺回路の初期化を行 う。次にステップS202で、映像信号処理回路108 から1フィールドごとに入力される輝度信号が所定の明 るさになるように絞り装置106のフィードバック制御 を行う。

【0020】次に、ステップS203では、絞り径検出 部111からの現在の絞り径情報Rとフィルタ待避径R 2 (第2所定値)とを比較する。被写体照度が低く現在 の絞り径Rがフィルタ待避径R2以上であると判断した 場合には、ステップS204に進んで、NDフィルタ1 04が挿入されているかどうかを確認する。

【0021】NDフィルタ104が挿入されている場合 30 行われ、図4(d')の状態になる。 は、ステップS205に進んで、NDフィルタ104の 待避 (取り出し)移動を行う制御信号をNDフィルタ駆 動部103に出力すると同時にステップS206にてN Dフィルタ104の待避により増加した光量分に相当す る量DR2だけ絞り装置106を閉じる処理を絞り駆動 部105に対して行う。

【0022】一方、ステップS204にてNDフィルタ 104が待避していると確認した場合は、ステップS2 02に戻り、次回の露出制御動作を行う。

【0023】また、ステップS203にて、現在の絞り 40 径Rがフィルタ待避径R2より小さいと判断した場合に は、ステップS207に進み、現在の絞り径Rとフィル タ挿入径R1 (第1所定値)との比較を行う。被写体照 度が高く現在の絞り径Rがフィルタ挿入径R1以下と判 断した場合は、ステップS208に進み、NDフィルタ 104が挿入されているかどうかを確認する。NDフィ ルタ104が待避していることが確認されたときは、ス テップS209に進み、NDフィルタ104を挿入する 制御信号をNDフィルタ駆動部103に出力すると同時 に、ステップS210にてNDフィルタ104の挿入に 50 とも可能である。

6 より減少した光量分に相当する量DR1分だけ絞り装置 106を開く処理を絞り駆動部105に対して行う。

【0024】一方、ステップS208にてNDフィルタ 104が挿入されていると確認した場合は、ステップS 202に戻り、次回の露出制御動作を行う。

【0025】次に上記の動作を図3および図4を用いて 説明する。なお、図4において、201,202は絞り 装置106内の絞り羽根である。初期状態において被写 体照度が低く絞り装置106の絞り径が全開Rmaxで 値信号に応じてシャッタースピードを不図示のプログラ 10 あるとき、絞り開口の形状は図4 (a) に示すように開 放状態になる。

> 【0026】そして、被写体照度が高くなって図3のP 2に近づいていくと、絞り装置106は徐々に閉じてい き、絞り径はフィルタ挿入径R1に近くなり、絞り開口 の形状は図4(b)~(c)に示すように変化する。な お、このときは、絞り開口部分にはNDフィルタ104 は全く入りこんでいない。

【0027】さらに、被写体照度が図3のP2まで高く なり、絞り径がフィルタ挿入径R1に達すると、図2の ステップS207~S210の処理により絞り開口を完 全に覆うようにNDフィルタ104が挿入されると同時 に絞り径もDR1分開いてR2′となり、図4(d)に 示す状態になる。

【0028】さらに、被写体照度が高くなると、絞り装 置106は再び閉じていき、図4(e)に示す状態にな

【0029】一方、図4(e)に示す状態から被写体照 度が徐々に低くなると、NDフィルタ104が挿入され たまま照度が P3 (< P2) 付近まで絞りが開く制御が

【0030】そして、被写体照度がP3になり、絞り径 がR2、より若干大きいR2に達すると、NDフィルタ 104が絞り開口を覆う位置から完全に待避すると同時 に絞り径がDR2分閉じてR1より若干大きいR1′と なり、図4(c')の状態になる。

【0031】以上説明した本実施形態の撮像装置によれ ば、NDフィルタ104を絞り開口に対して完全に覆う 位置(挿入位置)と完全に待避する位置(待避位置)と でのみ移動制御することにより、NDフィルタ104が 不完全に絞り開口を覆う状態をなくし、回折やシェーデ ィングを防止して撮像画質を向上させることができる。 【0032】また、NDフィルタ104が待避位置にあ る状態で絞り開口がフィルタ挿入径R1まで小さくなる と、NDフィルタ104を挿入位置に移動させるととも に絞り開口を大きくするので、広い被写体照度の範囲で 回折等を生じさせずに撮像を行うことができる。なお、 NDフィルタ104として光透過率が低いものを用いる ことにより、回折限界絞り径になる被写体照度をより高 くして、より広い照度範囲で撮像を行えるようにするこ

【0033】さらに、NDフィルタ104を待避位置か ら挿入位置に移動させるときの被写体照度P2を、挿入 位置から待避位置に移動させるときの被写体照度P3よ りも高くしてヒステリシスを持たせているので、これら 照度の付近でNDフィルタ104の移動が頻繁に起こる ことを防止できる。

【0034】(第2実施形態)図5には、本発明の第2 実施形態である撮像装置 (光量制御部) の動作フローチ ャートを示している。なお、本実施形態の撮像装置の基 本構成は、第1実施形態の撮像装置とほぼ同じであるの 10 で、共通構成要素には第1実施形態と同符号を付す。

【0035】本実施形態は、NDフィルタ104の挿入 ・待避と同時に撮像素子107のシャッタースピード (撮像時間)の増減を行うようにした点で第1実施形態 と異なる。また、本実施形態の場合、光量制御部110 は、被写体の輝度信号や絞り値信号に応じてシャッター スピードを図6のプログラム線図から読み出して、映像 信号処理回路108にシャッタースピード制御信号を出 力する。

【0036】図5において、まずステップS501で は、光量制御部110内のマイクロコントローラおよび 周辺回路の初期化を行う。次にステップS502で、映 像信号処理回路108から1フィールドごとに入力され る輝度信号が所定の明るさになるように絞り装置106 のフィードバック制御を行う。

【0037】次に、ステップS503では、絞り径検出 部111からの現在の絞り径情報Rとフィルタ待避径R 3 (第2所定値)とを比較する。被写体照度が低く現在 の絞り径Rがフィルタ待避径R3以上であると判断した 04が挿入されているかどうかを確認する。なお、図6 のプログラム線図から分かるように、絞り径Rがフィル 夕待避径R3以上であるときはシャッタースピードが1 /60秒(所定低速秒時)に設定される。

【0038】NDフィルタ104が挿入されている場合 は、ステップS505に進んで、NDフィルタ104の 待避(取り出し)移動を行う制御信号をNDフィルタ駆 動部103に出力すると同時にステップS506にてN Dフィルタ104の待避により増加した光量分、撮像素 子107のシャッタースピードを上げて1/500秒に 40 設定する(撮像時間を高速秒時にする)処理を映像信号 処理回路108に対して行う。映像信号処理回路108 は、入力されたシャッタースピードになるように撮像素 子駆動回路109を駆動する。

【0039】なお、ここではシャッタースピードを1/ 500秒に上げる場合について説明したが、適正な露出 になるのであれば特に1/500秒でなくてもよい。

【0040】また、ステップS504にてNDフィルタ 104が待避している場合、すなわち図6に示すP8よ りも照度が低い場合は、ステップS507に進んで、現 50 照度が徐々に高くなって図6のP8に達するまでは、絞

在の撮像素子107のシャッタースピードが1/60秒 より高速かどうかを判断する。

【0041】1/60秒より高速である場合には、ステ ップS508に進んで、被写体照度の低下に応じてシャ ッタースピードを徐々に低速にしていく制御を行う。こ の場合、被写体照度が図6に示すP7からP8の照度ま で徐々に低下していく間、ステップS502の露出制御 動作では、絞り径をR3に維持したままで露出制御を行 うことになる。

【0042】一方、1/60秒である場合にはステップ S502に戻り、絞り径を変化させて露出制御動作を行

【0043】被写体照度が明るくなり、ステップS50 3にて、現在の絞り径Rがフィルタ待避径R3より小さ いと判断した場合には、ステップS509に進み、現在 の絞り径Rとフィルタ挿入径R1 (第1所定値)との比 較を行う。被写体照度が高く絞り径RがR1以下である と判断した場合は、ステップS510に進み、現在の撮 像素子107のシャッタースピードが1/500秒(所 20 定高速秒時)より低速どうかを判断する。

【0044】1/500秒より低速である場合は、ステ ップS511に進み、NDフィルタ104が挿入されて いるかどうかを判断する。NDフィルタが挿入されてい ない場合は、ステップS5112進んでシャッタースピ ードを徐々に高速にする。この場合、被写体照度が図6 に示すP5からP6まで徐々に高くなっていく間、ステ ップS502の露出制御動作では、絞り径をR1に維持 したままで露出制御を行うことになる。

【0045】ステップS510にて現在の撮像素子10 場合には、ステップS504に進んで、NDフィルタ1 30 7のシャッタースピードが1/500秒になっていると 判断した場合には、ステップS513に進んで、NDフ ィルタ104が挿入されているかどうかを確認する。N Dフィルタ104が待避している場合は、ステップS5 14にてNDフィルタ104を挿入する制御信号をND フィルタ駆動部103に出力すると同時にステップS5 15にて、NDフィルタ104が挿入されて光量が減少 した分だけ撮像素子107のシャッタースピードを低く して、1/60秒に戻す制御を行う。

> 【0046】なお、ここではシャッタースピードを1/ 60秒に下げる場合について説明したが、適正な露出に なるのであれば特に1/60秒でなくてもよい。

【0047】ステップS513にてNDフィルタ104 が挿入されている場合、すなわち被写体照度が図6に示 **すP1よりも高い場合は、ステップS502に戻り、紋** り径を変化させて露出制御動作を行う。

【0048】次に上記の動作を図6および図7を用いて 説明する。初期状態において被写体照度が低く絞り装置 106の絞り径が全開Rmaxであるとき、絞り開口の 形状は図7(a)に示すように開放状態になる。被写体

り径Rがフィルタ待避径R3以上であるので、ステップ S502→S503→S504→S507→S509→ S502という順序で動作し、シャッタースピードが1 /60秒に設定された状態で絞り装置106が徐々に閉 じていく。このとき、絞り開口の形状は図7(b)のよ うにうになる。被写体照度がP8を超えてP5に近づい ていくと、絞り径Rがフィルタ待避径R3より小さく、 フィルタ挿入径R1より大きいため、ステップS502 →S503→S509→S502という順序で動作し、 になるまで徐々に閉じていく。

【0049】被写体照度がP5を超えてP6に達するま では、絞り径Rがフィルタ挿入径R1になり、NDフィ ルタ104が待避位置にあり、かつシャッタースピード が1/500秒より低速であるため、ステップS502 \rightarrow S503 \rightarrow S509 \rightarrow S510 \rightarrow S511 \rightarrow S512 →S502という順序で動作し、絞り径をR1に維持し たままで露出の制御を行い、絞り開口の形状は図7 (c) のようになる。

【0050】被写体照度が図6に示すP6に達すると、 シャッタースピードが1/500秒に達するため、ステ ップS510→S513→S514→S515→S50 2の順序で動作し、NDフィルタ104が挿入されてシ ャッタースピードも1/60秒になり、絞り開口の形状 は図7(d)のようになる。

【0051】さらに被写体照度が高くなると、絞り装置 106をさらに閉じる制御を行い、絞り開口の形状は図 7 (e) のようになる。

【0052】一方、この状態から被写体照度が徐々に暗 めにシャッタースピードは1/60秒のまま、絞り径が R3になるまで(照度がP7に達するまで)絞り径が開 いていき、絞り開口の形状は図7(d')のようにな

【0053】さらに照度が暗くなって照度がP7に達す ると、絞り径はR3より大きくなろうとするため、ステ yプS503→S504→S505→S506→S50 2の順序で動作し、NDフィルタ104が待避するとと もに、シャッタースピードが1/500秒になる。

【0054】これ以降、照度がP8に達するまでは、シ 40 ャッタースピードが1/60秒に下がるまで絞り径はR 3に維持され、絞り開口の形状は図7(c')のように なる。

【0055】ここで、プログラム線図の途中で被写体照 度が変化した場合について説明する。 例えば図6のP9 まで被写体照度が高くなっていき、図6中の点PM1に なった時点で照度が低く変化した場合を例に説明する。 点PM1における絞り径はR1でシャッタースピードは 1/400秒である。ここで照度が暗くなり、P10に なると、シャッタースピードは1/400のままで、絞 50 【図2】上記第1実施形態の撮像装置の光量制御部の動

10

り径がR3になるまで絞り装置106が開いていき、点 PN1の状態になる。さらにP11まで暗くなると、絞 り径はR3のままでシャッタースピードが1/250秒 まで徐々に低くなるように制御される(点PN2)。照 度がP11まで下がり、再び照度が高くなると、点PN 2からシャッタースピードは1/250秒のままで絞り 径がR1になる点PM2まで絞り径が小さくなように制 御される。

【0056】以上説明した本実施形態の撮像装置によれ シャッタースピードが1/60秒のままで絞り径がR1 10 ば、NDフィルタ104を絞り開口に対して完全に覆う 位置(挿入位置)と完全に待避する位置(待避位置)と でのみ移動制御することにより、NDフィルタ104が 不完全に絞り開口を覆う状態をなくし、回折やシェーデ ィングを防止して撮像画質を向上させることができる。 【0057】また、NDフィルタ104が待避位置にあ る状態で絞り開口がフィルタ挿入径R1まで小さくな り、かつシャッタースピードが1/500秒まで高速に なると、NDフィルタ104を挿入位置に移動させると ともにシャッタースピードを1/60秒まで低速にする 20 ので、広い被写体照度の範囲で回折等を生じさせずに撮 像を行うことができる。

> 【0058】しかも、第1実施形態においては、NDフ ィルタ104の挿入・待避に伴って絞り径を大きく変化 させているが、本実施形態では、そのような絞り径の大 きな変化をなくすことも可能になる。

【0059】さらに、NDフィルタ104を待避位置か ら挿入位置に移動させるときの被写体照度P6を、挿入 位置から待避位置に移動させるときの被写体照度P7よ りも高くしてヒステリシスを持たせているので、これら くなる場合は、NDフィルタ104が挿入されているた 30 照度の付近でシャッタースピードの大きな変化が頻繁に 起こることを防止できる。

[0060]

【発明の効果】以上説明したように、本願第1および第 2の発明によれば、従来の問題であった減光フィルタと 絞り羽根との隙間の部分を通過する光と減光フィルタの 部分を通過する光の光束の差によってシェーディングや 回折が発生することを防止できる。しかも、被写体照度 の明るい側において従来より広い範囲で高画質の撮像を 行うことができる。

【0061】なお、上記各発明において、減光フィルタ を待避位置から挿入位置に移動させるときの被写体照度 を、減光フィルタを挿入位置から待避位置に移動させる ときの被写体照度よりも高くして、ヒステリシスを持た せれば、減光フィルタの移動制御や撮像時間の変化が頻 繁に起こることを防止することができ、使い勝手のよい 撮像装置を実現することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施形態である撮像装置のブロッ

作を示すフローチャート。

【図3】上記第1 実施形態の光量制御部のプログラム線

【図4】上記第1実施形態の撮像装置における絞り羽根 とNDフィルタの動作を示す説明図。

【図5】本発明の第2実施形態である撮像装置の光量制 御部の動作を示すフローチャート。

【図6】上記第2実施形態の光量制御部のプログラム線 図。

【図7】上記第2実施形態の撮像装置における絞り羽根 10 108 映像信号処理回路 とNDフィルタの動作を示す説明図。

【図8】従来の撮像装置のプログラム線図。

【図9】従来の撮像装置における絞り羽根とNDフィル

タの動作を示す説明図。

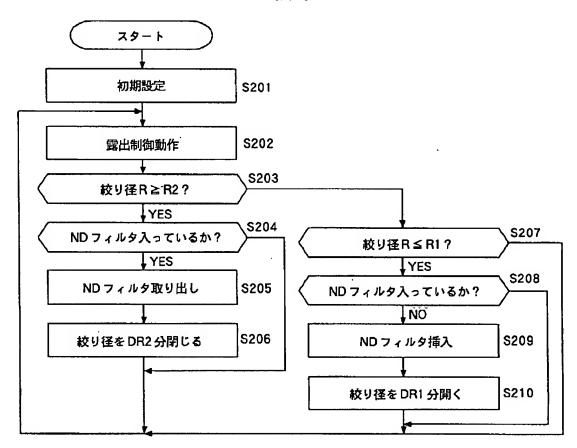
【符号の説明】

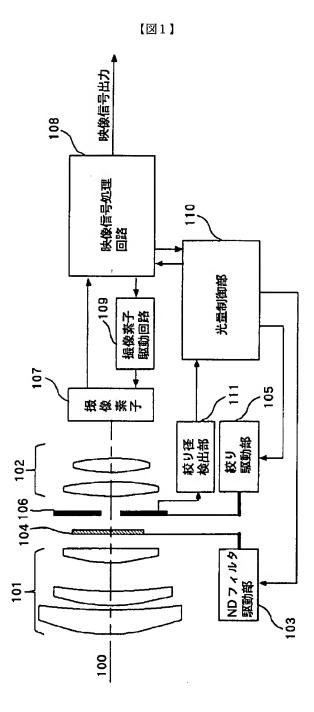
- 100 撮像光学系の光軸
- 101,102 撮像光学系レンズ

12

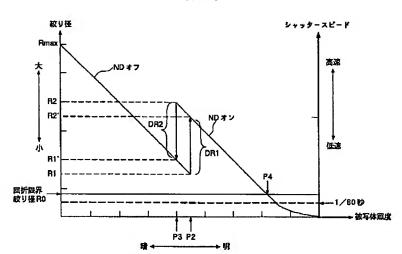
- 103 NDフィルタ駆動部
- 104 NDフィルタ
- 105 絞り駆動部
- 106 絞り装置
- 107 撮像素子
- 109 撮像素子駆動回路
- 110 光量制御部
- 111 絞り径検出部

【図2】

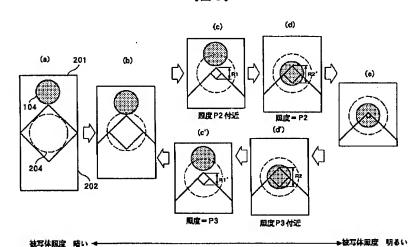




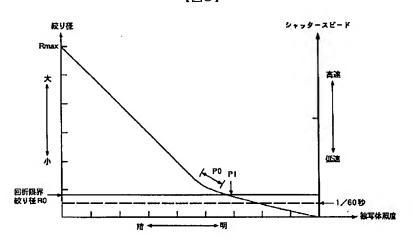




【図4】



【図8】



9/30/07, EAST Version: 2.1.0.14

【図5】

